

مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک (۳۱-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴)

اثر برهم کنش کولنی موضعی بین الکترونی روی خواص الکترونی اکسید بریلیوم

زیبا آقایی منش^۱، حامد رضانیان^۲، محمد بهلول^۱، اکرم جوادی^۱

^۱گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور تهران

^۲گروه فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در این مطالعه مدل هابارد برای توصیف خواص الکترونی اکسید بریلیوم تک لایه بکار رفته است و در یک تقریب میدان متوسط و حضور یک نظم بلند برد پادفرومغناطیس نحوه تغییرات خواص الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که افزایش عوامل برهمکنش کولنی باعث کاهش گاف انرژی موجود در ساختار اکسید بریلیوم و گذار فاز عایق بانندی را نشان می‌دهد و با افزایش قدرت برهمکنش کولنی پهنای گاف در نمودار خواص الکترونی اکسید بریلیوم کاهش می‌یابد.

مقدمه

اکسید بریلیوم با فرمول شیمیایی BeO یک ترکیب شیمیایی معدنی نیمه رسانا است که ساختار بلوری آن ورتزیت، زینک بلند می‌باشد [1]. اکسید بریلیوم یک جامد بلوری بی رنگ است که جز عایق‌های الکتریکی خوب بشمار می‌رود. [2] محاسبات انجام شده روی قدرت برهمکنش کولنی در شکل‌های متفاوت شبکه شانه عسلی نشان داده است که مدل هابارد را می‌توان به عنوان یک مدل منطقی برای توصیف تحول الکترون‌های لایه ظرفیت این ترکیب لحاظ کرد. [3] بنابراین می‌توان به عنوان یک مسئله جالب توجه آثار جمله هابارد طیف برانگیختگی اکسید بریلیوم تک لایه و ظهور طبیعت گذار فاز عایق بانندی را در شبکه اکسید بریلیوم تک لایه را بررسی کرد.

محاسبات

مدل هابارد به عنوان مدل مناسب جهت توجیه گذار فاز فلز-عایق در جامدات براساس دو جمله مهم معرفی می‌شود: ۱- جمله انرژی جنبشی الکترون‌ها و برهمکنش آنها با یون‌های شبکه ۲- جمله برهمکنش کولنی کوتاه برد الکترون-الکترون با این توضیحات هامیلتونی مدل هابارد برای شبکه شانه عسلی به صورت زیر معرفی می‌شود:

$$H = -\sum_{ij} t_{ij} c_{i\alpha\sigma}^{\dagger} c_{j\beta\sigma} + U_i \sum_{i\alpha} c_{i\alpha\uparrow}^{\dagger} c_{i\alpha\uparrow} c_{i\alpha\downarrow}^{\dagger} c_{i\alpha\downarrow} - \mu \sum_{i\alpha\sigma} c_{i\alpha\sigma}^{\dagger} c_{i\alpha\sigma} \quad (1)$$

که در اینجا $c_{i\alpha}^{\dagger}$ ($c_{i\alpha}$) عملگر خلق و فنا ی الکترون روی سایت α م با اسپین σ و μ پتانسیل شیمیایی، U_i پتانسیل برهمکنش دافع موضعی بین الکترون‌ها با اسپین مخالف بوده و اتم A یا B می‌تواند α, β باشد و همچنین $t_{ij}^{\alpha\beta} = t = 2.7$ دامنه پرش الکترون از پایه‌ی اتمی α و یاخته α م همسایه با بردار R_i است. \sum_{ij} جمع روی همه‌ی نزدیک‌ترین همسایگان سایت‌ها را نشان می‌دهد. شرط نیمه پری $\mu = \frac{U}{2}$ [4] در نظر گرفته شده است.

با استفاده از تقریب میدان متوسط هامیلتونی برهمکنش الکترون-الکترون در مدل هابارد به صورت زیر معرفی می‌شود:

$$H_U^{MF} = U \sum_{\alpha} \langle n_{i\alpha\uparrow} \rangle n_{i\alpha\downarrow} + U \sum_{i\alpha\uparrow} n_{i\alpha\uparrow} \langle n_{i\alpha\downarrow} \rangle \quad , \quad (2)$$

$$\langle n_{j,\sigma} \rangle = \frac{n}{2} \pm \frac{m}{2} \begin{cases} + & j \in A \\ - & j \in B \end{cases} \quad , \quad (3)$$

مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک (۳۱-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴)

n و m به ترتیب غلظت و مغناطش می‌باشند که در این بررسی $n=1$ و $m=0.8$ قرار داده شده است. با جایگزینی معادله (2) در معادله (1) هامیلتونی به شکل زیر نوشته می‌شود:

$$H = -\sum_{i,j,\alpha,\sigma} t_{ij}^{\alpha\beta} C_{i\alpha\sigma}^+ C_{j\beta\sigma} + U \sum \frac{n-\sigma m}{2} n_{i\alpha\downarrow} + U \sum \frac{n+\sigma m}{2} n_{i\alpha\uparrow}, \quad (4)$$

مکان کوتاه‌ترین بردارهای شبکه به شکل زیر است.

$$\vec{a}_2 = \left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, -\frac{a}{2}, 0 \right), \quad \vec{a}_1 = \left(\frac{\sqrt{3}a}{2}, \frac{a}{2}, 0 \right) \quad (5)$$

ماتریس هامیلتونی با در نظر گرفتن بردارهای انتقال شبکه به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$H = \begin{pmatrix} u \left(\frac{n-\sigma m}{2} \right) - \mu + \varepsilon_{Be} & \Phi_k \\ \Phi_k^* & u \left(\frac{n+\sigma m}{2} \right) - \mu + \varepsilon_0 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

در اکسید بریلیوم تک لایه انرژی درون سایتی $\varepsilon_{Be} = 1.6t$ و $\varepsilon_0 = -1.6t$ می‌باشد. [4] و در این ماتریس Φ_k به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$|\Phi_k| = \pm t \sqrt{3 + 2 \cos(ak_y) + 3 \cos\left(\frac{\sqrt{3}a}{2} K_x\right) \cos\left(\frac{a}{2} K_y\right)}, \quad (7)$$

که (k_x, k_y) متعلق به منطقه اول بریلون می‌باشد.

با در نظر گرفتن رابطه هامیلتونی (6) و سپس حل معادله مشخصه $\det|H - \lambda I| = 0$ ویژه مقادیر مجاز انرژی به صورت زیر به دست می‌آید.

$$E(\vec{k}) = \frac{un-2\mu}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{um\sigma}{2}\right)^2 + |\Phi_k|^2} \quad (8)$$

چگالی حالات یک هامیلتونی به صورت زیر بیان می‌شود [5].

$$D(E) = -\frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \text{ImTr} \frac{1}{E + i\varepsilon - H} \quad (9)$$

چگالی حالات الکترونی اکسید بریلیوم تک لایه در منطقه اول بریلون به صورت زیر به دست می‌آید:

$$D(E) = -\frac{1}{\pi} \times \text{Im} \sum_{\mathbf{k} \in Bz} \frac{2E + 2i0^+ + 2\mu - un - \varepsilon_n - \varepsilon_b}{\left(E + i0^+ + \mu - U\left(\frac{n-\sigma m}{2}\right) - \varepsilon_n\right) \left(E + i0^+ + \mu - U\left(\frac{n+\sigma m}{2}\right) - \varepsilon_b\right) - |\Phi_k|^2} \quad (10)$$

نتایج و مباحث:

نمودار چگالی حالاتها را برای اکسید بریلیوم تک لایه با حضور برهم کنش الکترون-الکترون طبق رابطه (۱۰) با جمع‌زنی روی بردارهای موج \mathbf{k} بررسی می‌کنیم. ولی همان‌طور که در شکل (1) می‌بینیم در حالت $u/t=0$ بدون لحاظ کردن اثر برهم‌کنش کولنی اکسید بریلیوم تک لایه عایق است زیرا در نمودار یک گاف دیده می‌شود ولی با لحاظ کردن برهم‌کنش کولنی $u/t=0.4$ پهنای گاف ایجاد شده در نمودار کاهش می‌یابد. همان‌طور که در نمودار (۲) مشاهده می‌شود و همچنین با لحاظ $u/t=0.2$

مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک (۳۱-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴)

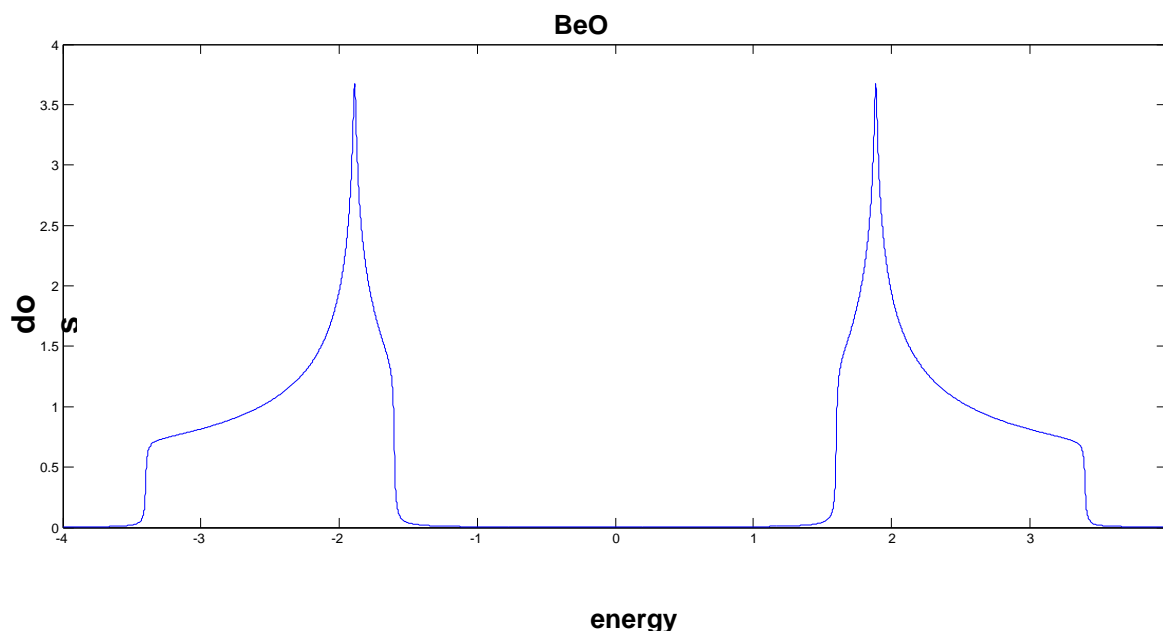
کردن اثر برهم کنش ما دو پیک را مشاهده می کنیم که منشا این پیک ها می تواند به دلیل اکسیتون ها ایجاد شود. مطابق جدول ۱ پهنای گاف ایجاد شده در چگالی حالات اکسید بریلیم را با افزایش قدرت بر همکنش کولنی بدست آمده است.

نتیجه:

نتایج به دست آمده از نمودارها نشان می دهد که افزایش برهم کنش کولنی باعث کاهش پهنای گاف موجود در ساختار چگالی حالات اکسید بریلیم تک لایه و گذار عایق بانندی می شود. نتیجه ی مهم تر این مطالعه کاهش گاف انرژی برانگیختگی های تک ذره ای دستگاه با افزایش قدرت برهم کنش هابارد در اکسید بریلیم تک لایه است. با لحاظ کردن اثر برهم کنش ما دو پیک را مشاهده می کنیم که منشا این پیک ها می تواند به دلیل اکسیتون ها ایجاد شود.

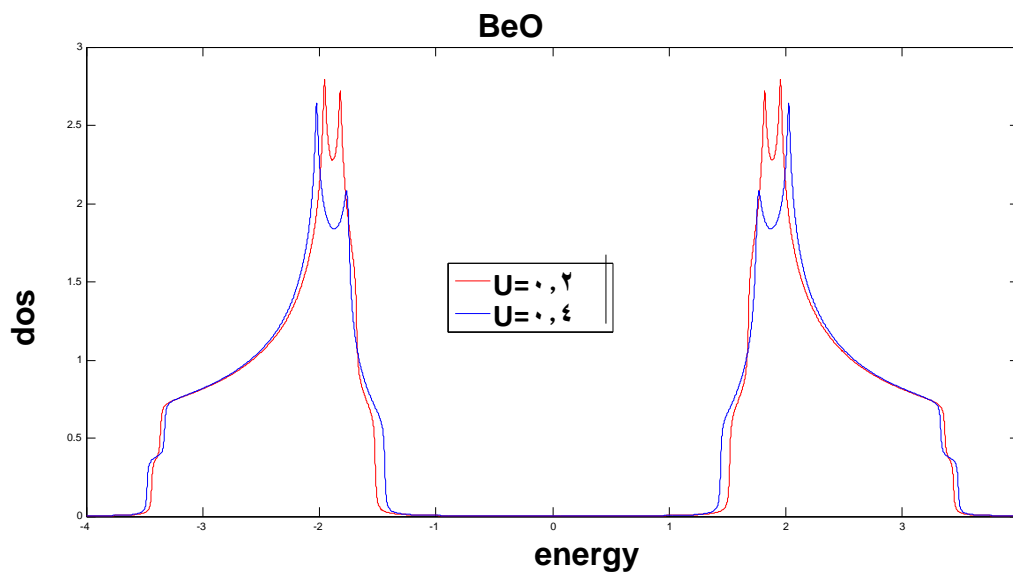
مراجع:

- [1] Hazen, R.M. and Finge, L.W.; *J. Appl. Pky.* 59(11)372-3733(1986)
- [2] Joshi, K.B; Jain,.; Pandya, R.K; Ahuja, B.L. and Sharam, B.K.; *J. Chem, Phys* 11113(1999)
- [3] T.O. Weihong and etal, *phy. Rev lett* 806, 236805(2011)
- [4]. P. Fazekas, *Lecture Notes on Electron correlation and Magnetism, world scientific, Singapore, 2003*
- [5] X. Blase, A. Rubio, S.G. Louie, M.L. Cohen: *Europhys. Lett.* 28, 335(1994); *Phys. Rev. B* 51, 6868 (1995)
- [6] Grosso, G., and Parravicini, G. P. *Solid State Physics, Academic Press, (2000)*



شکل ۱: نمودار چگالی حالت انرژی اکسید بریلیم بدون لحاظ کردن اثر برهمکنش کولنی $u/t=0$

مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک (۳۰-۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴)



شکل ۲: نمودار چگالی حالت انرژی اکسید برلیوم با لحاظ کردن اثر برهمکنش کولنی $u/t=0.2$ و $u/t=0.4$

U_g	t
۱,۵۳۶	۰
۱,۴۱۲	۰,۲
۱,۲۸۸	۰,۴
۱,۱۰۸	۰,۶
۰,۹۶۲	۰,۸

جدول ۱: پهنای گاف ایجاد شده در چگالی حالات اکسید برلیوم با افزایش قدرت بر هم کنش کولنی